# 硫酸塩浴からの亜鉛および亜鉛合金の電析機構

# 福島 久哲・中野 博昭

九州大学大学院工学研究院材料工学部門 📼 812 8581 福岡県福岡市東区箱崎 6 10 1

(2000年8月7日受理)

#### Electrodeposition Mechanism of Zinc and Zinc Alloys from Sulfate Baths

Hisaaki FUKUSHIMA and Hiroaki NAKANO

Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engineering, Kyushu University 6 10 1 Hakozaki, Higashi-ku, Fukuoka 812 8581

(Received August 7, 2000)

Zinc coating by electrodeposition has been utilized in the production of corrosion-resistant steel sheets. In addition, binary Zn alloys such as Zn-iron-group metal, Zn-Mn and Zn-Cr electrodeposited from the sulfate type baths provide excellent corrosion-resistant coatings for the steel sheets used especially as automotive body panels. In the sulfate type baths, single Zn and Zn alloys can be deposited at higher current densities than the critical one. In this paper, based on that hydrogen does not evolve at its equilibrium potential, the electrochemical meaning of the critical current density is discussed. The anomalous deposition behavior of Zn-iron group metal alloys, in which electrochemically less noble Zn is deposited preferentially, is explained according to the hydroxide suppression mechanism. Further, the characteristic deposition behavior of Zn-Mn and Zn-Cr alloys is also referred briefly.

# 1.はじめに

鋼板は高強度で,成型性に優れ,かつ安価であるとい う特性を有することから,最も汎用される構造用材料の 1つである。しかし,鋼板はそのままでは錆びやすいと いう欠点を有するため,自動車車体や家電用部材,建材 などに使用される場合にはZnめっきを施すのが一般的 である。これは,例えば自動車車体に使用する場合,車 体製造時の切断加工や完成走行時の小石などの衝突によ る塗料の剥落によって鋼板素地の露出が不可避であり, 車体防錆には犠牲型の防食作用を有するZn系めっき皮 膜を利用せざるを得ないという事情による。

近年,工業製品の高耐久化,高意匠化,高級化が急速 に進行し,それに伴ってZnめっき鋼板に要求される特 性は耐食性のみならず,白色度や光沢度などの外観およ び加工性,溶接性,塗装性など多岐に渡るようになって いる<sup>1)</sup>。これらの特性には,例えば耐食性を向上させる ため厚めっきすると加工性が低下するなど,相反するも のも多い。電気めっきは,薄めっきが可能である,素地 鋼板との合金層を形成しない,いろんな種類のZn合金 皮膜をめっきできるという特徴を有するため,要求され る諸特性を兼ね備えた皮膜の形成に有利である。そのた め現在までに純Znめっき鋼板以外にも多くのZn系合 金めっき鋼板が開発された<sup>2)</sup>。

本稿においては、その中から純ZnおよびZn-鉄族金 属系、Zn-Mn系およびZn-Cr系合金を選び、その電析過 程について解説を行う。

## 2. 純 Zn 電析

水溶液からの Zn 電析は表面処理の分野のみならず, 製錬の分野でも長年利用されてきた技術である。 Zn め っき鋼板の製造では,pH1 程度の硫酸 Zn 溶液において, 数秒間 10~15 kA/m<sup>2</sup> といった高電流密度で Zn が鋼板 上へめっきされる<sup>3)</sup>。一方,湿式 Zn 製錬の電解工程で は,遊離硫酸濃度が 1.5 mol/L といった高酸性の硫酸 Zn 溶液から 500 A/m<sup>2</sup> 程度の電流密度で長時間(2~3 日) にわたり Zn が Al 陰極上に電解採取される<sup>4,5)</sup>。これら Zn めっきと Zn 電解採取は電解浴の酸性度が大きく異な

E-mail: fukusima@zaiko.kyushu-u.ac.jp

るものの,水和イオンからのZn電析という意味で同一の電気化学過程である。

# 2.1 Zn 電析の開始条件と臨界電流密度

Fig.1 に酸性度の異なる硫酸 Zn 浴を Pt 陰極を用いて 電解したときの水素とZnの部分分極曲線を示す<sup>6)</sup>。Zn は水素と比較して標準単極電位で0.76Vも卑な金属で あるため,図に示すように,低電流密度域においては陰 極電位が Zn の平衡電位に到達せず, 陰極上では水素の みが析出し, Zn 電析は起こらない。電流密度を増大さ せていくと陰極電位が不連続に卑に移行し, Zn の平衡 電位が到達されると Zn 電析が開始する。水和イオンか らの金属電析の場合,鉄族金属(Fe, Co, Ni)を除い て1価あるいは2価の金属の大部分はその平衡電位で電 析を開始するといわれているが7), Zn もその平衡電位で 電析し始め, 陰極への Zn<sup>2+</sup>の拡散が律速過程となる電 流密度(拡散限界電流密度)に到達するまでは比較的小 さい駆動力(過電圧)でZn電析が進行する。陰極をZn の平衡電位まで分極させ,Zn電析を開始させるに要す る最小の電流密度を臨界電流密度, Icri (Critical current density,図中矢印),と称している<sup>8~12)</sup>。

Fig.2 に pH を 1 および 3 に調整した硫酸 Zn 浴,硫酸 Mn 浴および硫酸 Na 浴を Pt 陰極を用いて電解したとき の全分極曲線をまとめて示す<sup>6)</sup>。硫酸 Na 浴では水溶液 から電析可能な金属イオンが存在しないので,水素析出 のみが起こる。この水素析出の分極曲線は、水素過電圧 の小さい Pt 陰極を使用しているため,水素の平衡電位 から立ち上がり,一旦限界電流密度に達した後,再び直 線的に増大する。この限界電流密度はH<sup>+</sup>の拡散限界に 対応し,これより低い電流密度域ではH<sup>+</sup>からの水素析 出が,これより高電流密度域では溶媒である水の分解に よる水素析出が進行する<sup>13)</sup>。硫酸 Mn 浴における分極曲 線は, Mnの平衡電位より貴な電位域では硫酸 Na 浴の それと同一であり, MnはH<sup>+</sup>の拡散過電圧または水の 分解過電圧により Mn の平衡電位が達成されると, 電析 を開始することがわかる。一方, Zn は硫酸 Na および硫 酸 Mn 浴で観測された H<sup>+</sup>の拡散限界電流密度より遥か に小さい電流密度で電析を開始する(図中の太い矢印)。 このことは Zn 電析開始以前の電位域において水素析出 が抑制されることを意味しており,Zn2+存在下において 水素析出を抑制する特殊な過電圧が存在することを示し ている。水素析出を抑制する速度論的要因としては,一 般に,遅い素過程の存在が知られている14)。すなわち, H<sup>+</sup>が放電して1気圧の水素ガス分子となる過程におい てH<sup>+</sup> + e = H<sub>ad</sub>(放電機構), H<sub>ad</sub> + H<sub>ad</sub> = H<sub>2</sub>(接触機構) あるいは H<sub>ad</sub> + H<sup>+</sup> + e = H<sub>2</sub> (電気化学機構) のいずれか が律速段階となり、そのために水素には平衡電位から析



Fig. 1 Partial polarization curves for hydrogen evolution and Zn deposition on Pt cathode at 40 . (Electrowinning bath: ZnSO<sub>4</sub> 1 mol/L, free-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1.5 mol/L, Sulfate bath: ZnSO<sub>4</sub> 1 mol/L, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1 mol/L, pH 1 and 3)



Fig. 2 Total polarization curves during the electrolysis using Pt cathode in the sulfate baths containing Zn or Mn ions at 40 . . ((Zn, Mn or Na<sub>2</sub>) SO<sub>4</sub> 1 mol/L, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1 mol/L, pH 1 and 3)

出を開始せず,平衡電位よりη<sup>H<sup>0</sup></sup>(水素析出の最小過電 圧)だけ卑な電位になって初めて析出を開始するという 属性があることはよく知られた事実である。上記の水素 析出機構は,水素はH<sub>ad</sub>という吸着中間体を経由して析 出するが,H<sub>ad</sub>が吸着できるサイト(析出活性点)が制 限されているために析出速度が抑制されていることを示 している。したがって,このサイトに優先的に吸着する 異物質(水素析出抑制剤)が存在すると水素の析出開始 電位はさらに卑に移行することになる。臨界電流密度に 達するまでの電流密度域では水素析出のみが起こるの で,この水素析出に伴う陰極層 pH 上昇により加水分解 して陰極上に生成吸着した Zr(OH) が水素析出抑制剤 として作用すると考えられており<sup>6,12)</sup>,前述の Zn<sup>2+</sup>存在 下において出現する特殊な過電圧( $\eta_{H}^{int}$ )はこの吸着 Zr(OH) によってもたらされる。

Zn はその平衡電位で電析を開始するので,これら 2 つの過電圧によって陰極電位が水素の平衡電位より卑に 分極し,Zn の平衡電位に到達すると( $E_{H}^{eq} - \eta_{H}^{0} - \eta_{H}^{Im} = E_{Za}^{eq}$ ),Zn 電析が開始する。この式を変形して得られる  $\eta_{H}^{0} + \eta_{H}^{Im} = E_{H}^{eq} - E_{Za}^{eq}$ をZn 電析開始条件式と呼ぶこと にする。この式の右辺は水素とZn の平衡電位差であり, 浴組成,pH および温度が決まると一義的に決まる正の 定数である。 $\eta_{H}^{0}$ は最小水素過電圧であり,主として陰 極金属の種類に依存する。 $\eta_{H}^{Im}$ はZn(OH):被覆率でそ の大きさが決まると考えられ,電流密度依存性を有する。 電流密度の上昇に伴い $\eta_{H}^{Im}$ が増大し,この式が満足さ れるとZn が電析し始める。したがって,臨界電流密度 はZn 電析開始条件式を満足させる $\eta_{H}^{Im}$ を生じさせるに 必要な最小水素析出速度であるといえる。

## 2.2 臨界電流密度を変化させる因子

Zn 電析開始条件式を用いると,臨界電流密度に及ぼ す陰極素地金属などの影響をうまく説明できる<sup>6,10</sup>。Fig. 3 に酸性度の異なる硫酸 Zn 浴から Zn 電析が開始する臨 界電流密度の陰極材質依存性を示す<sup>9</sup>。η<sup>H<sup>0</sup></sup>の小さい陰



Fig. 3 Relationship between the critical current density and the minimum hydrogen overpotential on each metal cathode in the electrowinning bath and Zn sulfate baths of pH 1 and 3 at 40 . (The composition of each bath is shown in the caption of the Figure 1)

極では Zn 電析開始条件式を満足するためにより大きい  $\eta_{\rm H}^{\rm init}$ が必要となるため,臨界電流密度が大きくなる。 一方,図からわかるように,酸性度の高い浴の方が臨界 電流密度が大きい。硫酸塩浴では硫酸イオンの pH 緩衝 反応(HSO4<sup>-</sup>=H<sup>+</sup>+SO4<sup>2-</sup>,pK=2)のため pH 2 を境に 緩衝容量が大きく変化する。したがって,浴 pH を低下 させることにより pH 緩衝容量が増大すると,陰極界面 で Zn(OH) が生成し始める臨界 pH が達成される電流 密度が増大するので,臨界電流密度も増大することにな る。このほか電解浴中の第二元素(めっきでは合金元素, 電解採取では不純物と見なされる)も電析して  $\eta_{\rm H}^0$ の異 なる部分を形成したり,水素析出触媒として作用するな ど  $\eta_{\rm H}^0$ を変化させる要因となるので,臨界電流密度を変 化させる<sup>11</sup>。

鋼板のZn めっきにおいては臨界電流密度の値も小さ く、これに比べてめっき電流密度が圧倒的に大きいので、 実操業において臨界電流密度の存在が意識されることは ない。一方、高酸性浴からのZn 電解採取においては臨 界電流密度が大きく、操業電流密度が低い。したがって、 長時間電解中に電解浴への不純物混入により臨界電流密 度が操業電流密度を越えると、既に電析しているZn が 水素を発生しながら溶解してしまうという事故が起こ る<sup>15)</sup>。Zn 電解採取における臨界電流密度はそれ以上の 電流密度で操業すれば電析Zn の再溶解が起こらず、順 調な電解操業が保証されるという意味で重要である。

# 3. Zn 合金電析

北米や北欧などの寒冷地では冬期に多量の融雪塩を道路に散布するため,自動車車体の腐食が社会問題となったのを契機に,1970年代後半より耐食性を格段に向上させた自動車用防錆鋼板の開発が活発に行われた。その結果,Zn-Ni,Zn-Fe系合金を冷延鋼板上に電析させた電気Zn合金めっき鋼板が1980年代初頭に世界に先駆け我が国において実用化されている<sup>2</sup>。

## 3.1 Zn-鉄族金属合金電析

Zn-鉄族金属合金は不溶性陽極を用い,硫酸塩浴から 電析させるのが一般的である。Fig.4に硫酸塩浴におけ る電析合金の鉄族金属含有率および合金電析の電流効率 (全電流密度に占めるZnと鉄族金属の電析電流密度の 割合)の電流密度依存性を示す<sup>6)</sup>。図中のCRLは合金成 分金属比が電析合金中と浴中において等しい場合を示す 組成参照線(Composition reference line)であり,合金の 鉄族金属含有率がこの線より上部に位置すれば,Znと 比較して鉄族金属が優先的に電析していることになる。 図中に示したように,本合金系の電析挙動は電流密度に 関して,鉄族金属が優先電析するが,電流効率が極めて



Fig. 4 Current density-dependence of the alloy composition and the current efficiency for alloy deposition in the sulfate baths. (ZnSO<sub>4</sub> 0.5 mol/L, (Ni, Co or Fe) SO<sub>4</sub> 0.5 mol/L, pH 3, 40 )

低い低電流密度領域 I, ほぼ一定組成の合金が高い電流 効率で電析する領域 II,合金の鉄族金属含有率が増大し, 電流効率が比較的高い値に保たれる領域 III および合金 組成が CRL に近接し,電流効率が激減する領域 IV の4 つに分割できる。

実用的な合金が得られるのは領域 II と III であり,実 ラインにおける Zn 合金めっき鋼板の製造もここで行わ れる。この領域では合金の鉄族金属含有率が CRL の下 部に位置することからわかるように,電気化学的に卑な Zn が鉄族金属より優先的に電析する。Zn は元来鉄族金 属に比べ相当卑な金属であるので,硫酸塩浴からの合金 電析のように単純水和イオンからの両者の競合電析で は,電気化学的に貴な鉄族金属が優先的に電析すると予 想される。しかしながら現実には逆の現象が起こり,変 則型合金電析 (Anomalous codeposition)と称される。こ の異常性出現機構に関しては諸説があるが,現在のとこ ろ水酸化物抑制機構 (Hydroxide suppression mechanism) が最も有力と見なされている16,17)。鉄族金属にも,水素 と同様に,その平衡電位から電析を開始しないという属 性があり"),これは水和イオンからの鉄族金属の電析が 水酸基を含有した吸着中間体 (例えば FeOHad)を経由 した多段階還元機構により進行するためと説明されてい る<sup>18,19)</sup>。領域Iでは実質的には水素析出のみが起こって おり,これに伴う pH 上昇により生成した Zn(OH) が 鉄族金属の電析反応中間体の吸着サイト(電析活性点) を封鎖することにより,鉄族金属の電析はさらに抑制さ れることになる。したがって,吸着 Zn(OH) からの Zn 電析が拡散律速となり鉄族金属の電析活性点が開放され るまでの領域 II~III では Zn と鉄族金属の電気化学的貴 度が見掛け上逆転する。Zn の方が鉄族金属より貴な金 属と考えれば,領域II~IVにおける電析合金組成の変 化の傾向は3.2 で述べる規則型共析のそれに一致し, Fig.4 に示した特徴的電流密度は以下のように説明でき る。領域 I と II の境界電流密度は,ここで合金電析挙動 が正常型から変則型へ移行するので,転移電流密度 (Transition current density)と称されているが,純Zn電 析の臨界電流密度と同一の意味を持つものである。また, 領域 II と III の境界電流密度は優先電析しているZnの 電析が拡散限界に達する電流密度,領域 III と IV の境 界電流密度は鉄族金属の電析も拡散限界に到達する電流 密度である。

# 3.2 Zn-Mn 合金電析

自動車用防錆鋼板として Zn-鉄族金属合金めっき鋼板 以外に開発が試みられたものに Zn-Mn 合金めっき鋼板 がある<sup>20,21</sup>)。本合金系では標準単極電位差が 0.4 V ある ことから,単純水和イオンからの Zn と Mn の共析は困 難であると考えられる。しかし,錯化剤としてクエン酸 を含有する硫酸塩浴を用い,両金属の電析電位を接近さ せることにより,合金の電析が可能となった<sup>22-24</sup>)。

Fig. 5 にクエン酸含有硫酸塩浴における Zn-Mn 電析合 金組成および合金電析の電流効率の電流密度依存性を示 す<sup>23)</sup>。図からわかるように,本合金の電析挙動は電流密 度に関し3つの領域に分割できる。低電流密度領域Iで は Mn より貴な Zn の電析のみが高い電流効率で起こる。 領域 II では合金の Zn 含有率が減少し,これと対応して 電流効率も低下する。電流密度がさらに増大し,領域 III になると,合金組成は CRL にほぼ一致し,電流効率は 激減する。合金の Zn 含有率はほぼ全電流密度域で CRL の上部に位置していると見なせ,電気化学的に貴な Zn が優先電析する正常共析が進行していることがわかる。

硫酸塩浴からの Mn の電析は, Fig. 2 に示したように, その平衡電位で開始する。したがって,領域 I では電流



Fig. 5 Current density-dependence of Zn content in the deposits and the current efficiency for alloy deposition in the sulfate baths containing citrate ions. (ZnSO<sub>4</sub> 0.2 mol/L, MnSO<sub>4</sub> 0.2 mol/L, Na-citrate 0.6 mol/L, pH 5.6, 50 )

密度が低く,卑な Mnの平衡電位がまだ達成されないの で,貴なZnの電析のみが起こる。電流密度が増大し, Zn 電析が拡散限界になると、Mnの平衡電位が達成され, Mn 電析が開始するので合金が得られるようになる。こ の領域 II においては Zn の電析速度は一定(拡散限界電 流密度)であり,電流密度の増加分は Mn と水素の電析 で消費されるため,合金のZn含有率は低下し,電流効 率も低下することになる。さらに電流密度が増大し,領 域 III になると卑な Mn の電析も拡散限界になる。ここ では合金組成はそれぞれの拡散限界電流密度比(イオン の価数と拡散定数および拡散層厚さが等しい場合は CRL に一致)で与えられ,電流密度の増加分は全て水 素析出で消費されるので,電流効率が激減する。このよ うな合金電析挙動は規則型(Regular codeposition)と称 されるが, Zn-Mn 合金は貴な Zn の拡散限界電流密度下 でのみ得られるので、電流効率が低いという欠点がある。

## 3.3 Zn-Cr 合金電析

Zn-Ni, Zn-Fe 合金めっき鋼板に代り, さらに高耐食 性で,しかも自動車製造上の諸特性を満足させる薄目付 けの表面処理鋼板として,ある種の添加剤を含有した硫 酸塩浴(浴中でCrは3価)からZn-Cr合金をめっきし た鋼板が開発されている<sup>25-28)</sup>。水溶液中においては3価 Crの配位子交換速度が極めて遅く,金属Crまでの還元 電位が卑で,過電圧も大きいことなどから,3価Crか らの金属Crの電析は困難であり<sup>29)</sup>,Znとの共析におい ても添加剤が存在しない場合にはCr水酸化物を含有し たZn 複合体が得られるのみである。

Cr を金属状態で Zn と共析させるために必須な添加剤 としては, O-化合物系コロイド<sup>25)</sup>, ポリエーテル<sup>26,27)</sup>,



Fig. 6 Effect of PEG on Cr content in the deposits and on the current efficiency for alloy deposition over a wide range of current density. (ZnSO<sub>4</sub> 0.2 mol/L, Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> 0.05 mol/L, Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0.2 mol/L, PEG 1.0 g/L, pH 2.0, 40 )



Fig. 7 XPS-spectra of Cr in the deposits obtained at 2 kA/ m<sup>2</sup> in PEG-free bath (a) and 1.0 g/L of PEGcontaining bath (b).

ペプチド系化合物<sup>28</sup>が知られている。ポリエーテルの一 種であるポリエチレングリコール(PEG)がZn-Cr共析 に及ぼす効果を調べた結果<sup>30</sup>をFig.6に示す。低電流密 度ではZnのみが低い電流効率で電析するが,高電流密 度域では電析物のCr含有率が増大し,合金電析が起こ っていると思える。しかしながら,XPSによる化学状 態分析結果(Fig.7)<sup>50</sup>が示すように,PEGを含有しない 浴から得られる電析物中のCrは3価であり,金属状態 まで還元されていない。一方,PEG含有浴から得られ る電析物中のCrは金属状態であり,合金が電析してい ることがわかる。 このように PEG には 3 価 Cr を金属状態まで還元し, Zn-Cr 合金を電析させる作用があるが,その機構に関し ては検討が始められたばかりである。現在のところ,直 鎖状高分子である PEG が分子中で孤立電子対を有する O 原子を吸着座として陰極に強く吸着し,Zn の電析電 位を大きく卑に移行させる<sup>31)</sup>ことから,Zn より卑な Cr の電析が可能になると推定されているが,さらなる検討 が望まれる。

# 4.おわりに

現在,地球環境問題に関連して,環境負荷物質の削減 やリサイクルの促進への取組みが積極的に推進されつつ ある。Zn系防錆鋼板には,純Znめっき皮膜を合金化す ることによって要求される諸特性を満足してきたという 開発経緯があるが,いずれの鋼板も基本的には鉄に対す るZnの犠牲防食効果を利用したもので,防食効果の発 現にはZn皮膜の酸化が前提である。しかし,環境汚染 防止の観点からめっき皮膜からCrなどの環境負荷物質 が環境へ移行することは好ましくない。また,鋼板のリ サイクルを考えると,合金成分として鉄より責で,鉄か らの分離が困難な元素の使用は避けるべきである。今後, どのようなZn系合金めっき鋼板が開発されるにせよ, 合金元素の選択には皮膜特性のみならず,環境対策上の 制限が加えられることになるのは確実である。

# 文 献

- 1)表面技術協会編: "表面処理工学"(日刊工業新聞 社,2000) p. 209.
- 2) 材料技術研究協会編:"実用表面改質技術総覧"(産業技術サービスセンター, 1993) p. 231.
- 3) 最新表面処理技術総覧編集委員会編: "最新表面処 理技術総覧"(産業技術サービスセンター,1987) p. 320.
- C.L. Mantell: "Electrochemical Engineering" (McGraw-Hill, 1960) p. 210.
- 5) 日本金属学会編:"金属製錬工学"(日本金属学会 編,1999) p. 144.
- H. Fukushima: Proc. Int. Conf. on Zn and Zn Alloy Coated Steel Sheet (1998) p. 497.
- 7) 沖 猛雄:"金属電気化学"(共立出版, 1994) p. 82.

- B.C. Tainton: Trans. Am. Electrochem. Soc. 41, 389 (1922).
- 9) S. Ohyama and S. Morioka: Proc. Int. Symp. Extractive Metallurgy of Zn (1985) p. 219.
- 10) 福島久哲,秋山徹也,清谷謙二:資源と素材 109,861 (1993).
- 11) 福島久哲,秋山徹也,大貝 猛:資源と素材 110,967 (1994).
- 12) W.M. Soe,大員 猛,秋山徹也,福島久哲:九州大 学工学集報 70,315 (1997).
- 13) M. Stern: J. Electrochem. Soc. 113, 609 (1955).
- 14) 外島 忍:"基礎電気化学"(朝倉書店, 1965) p. 413.
- 15) 大員 猛,福島久哲,秋山徹也,平井 豊:資源と 素材 112,885 (1996).
- 16) D.E. Hall: Plat. Surf. Fin. 70, 59 (1983).
- T. Akiyama and H. Fukushima: ISIJ International 32, 787 (1992).
- 18) K.E. Heusler: Z. Elektrochem. 62, 582 (1958).
- J. O'M. Bockris and H. Kita: J. Electrochem. Soc. 108, 676 (1961).
- 20) 原 富啓, 鷺山 勝, 浦川隆之, 安谷屋武志, 福田 安生, 土屋康夫: 日本鋼管技報 No. 114, 8 (1986).
- 21) T. Urakawa, S. Sugimoto, M. Sagiyama and T. Watanabe: Proc. Int. Conf. on Zn and Zn Alloy Coated Steel Sheet (1989)p. 51.
- 22) M. Sagiyama, T. Urakawa, T. Adaniya, T. Hara and Y. Fukuda: Plat. Surf. Fin. 77, 74 (1987).
- 23)秋山徹也,福島久哲,宮川洋一,東 敬,鷺山
  勝,浦川隆之:金属表面技術 39,730 (1988).
- 24) 秋山徹也,福島久哲,宮川洋一,東 敬,浦川隆
  之,鷺山 勝:金属表面技術 40,927 (1989).
- 25) A. Takahashi, Y. Miyoshi and T. Hada: J. Electrochem. Soc. 141, 954 (1994).
- 26) 中小路尚匡,片桐知克,長谷川和広,望月一雄,森 戸延行:表面技術協会第91回講演大会要旨集 (1995) p. 45.
- 27) 中小路尚匡,片桐知克,長谷川和広,望月一雄,森 戸延行:表面技術協会第92回講演大会要旨集 (1995) p. 28.
- 28) 那珂亮一,金丸辰也,新井勝利:特公昭 63-243295 (1988).
- 29) D. Smart, T.E. Such and S.J. Wake: Trans. Inst. Met. Fin. 61, 105 (1983).
- 30) Y. Lin, 大貝 猛, 秋山徹也, 福島久哲, 山内祐樹: 表面技術 47, 868 (1996).
- 31) 大貝 猛,福島久哲,秋山徹也,馬場伸壮:資源と 素材 115,700 (1999).